# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-080959

(43) Date of publication of application: 27.03.2001

(51)Int.CI.

CO4B 35/46 CO4B 35/49 3/02 H01B H01B 3/12 H01G HO1G

(21)Application number: 11-253553

07.09.1999

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(72)Inventor:

MATOBA HIROAKI

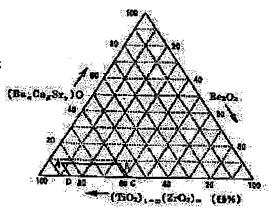
**SANO HARUNOBU** 

## (54) DIELECTRIC CERAMIC COMPOSITION AND LAMINATED CERAMIC PARTS

#### (57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a ceramic having high dielectric constant and Q value, almost free form fluctuation of the characteristics and capable of being sintered at a low temperature by incorporating, as a first sub-component, SiO2 glass free from a Pb oxide in a specific ratio and, as a second sub-component, an Mn oxide in a specified ratio into a particular main component. SOLUTION: This composition is expressed by the formula x(BaaCaβ Sr?)O-y[TiO2)1-m(ZrO2)m]-zRe2O3 (wherein, x+y+z=100; a+ $\beta$ +?=1;  $0 \le \beta + ? < 0.8$ ;  $0 \le m < 0.15$ ; and Re is at least one rare earth element). The content (a) of the first sub-component is  $\geq 0.1$  and  $\leq 25$  pts.wt. and the content (b) of the second sub-component is >1.5 and ≤20 pts.wt. expressed in terms of MnO, each content being based on 100 pts.wt. of the main component whose molar composition ratio  $\{(BaaCa\beta Sr?)O, [(TiO2)1-m(ZrO2)m], Re2O3\} \text{ of } (BaaCa\beta Sr?)O,$ [(TiO2)1-m] and Re2O3 is contained in a region surrounded by points A (7, 85, 8), B (7, 59, 34), C (0, 59, 41) and D (0, 85, 15).



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

02.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

28.09.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3678072

[Date of registration]

20.05.2005

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

2004-22335

[Date of requesting appeal against examiner's decision of 28.10.2004 rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開2001-80959

(P2001-80959A) (43) 公開日 平成13年3月27日 (2001. 3. 27)

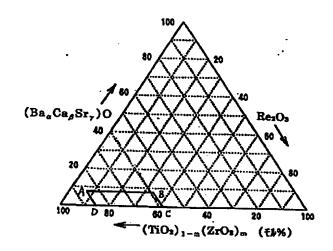
(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	•	識別記号		FΙ		テーマコード(参考)
C 0 4 B	35/46			C 0 4 B	35/46	C 4G031
	35/49				35/49	Z 5E001
H 0 1 B	3/02			H 0 1 B	3/02	A 5E082
	3/12	3 0 4			3/12	3 0 4 5G303
		3 0 8				3 0 8
	審查請求	未請求 請求項の数4	OL			(全12頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特原	額平11-253553		(71) 出願人		
			1		株式会	社村田製作所
(22) 出願日	平月	成11年9月7日 (1999. 9. 7)				f長岡京市天神二丁目26番10号
				(72) 発明者		
						f長岡京市天神二丁目26番10号 株式
						<b>  田製作所内</b>
				(72) 発明者		
						f長岡京市天神二丁目26番10号 株式
					会社村	<b>  田製作所内</b>
		· •				
						最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】誘電体セラミック組成物及び積層セラミック部品

#### (57) 【要約】

【課題】 比誘電率及びQ値が高く、低温焼結が可能 で、焼成によるセラミックの特性変動の少ない、温度補 償用の誘電体磁器組成物、及びそれを用いた積層セラミ ックコンデンサや積層LCフィルタ等の積層セラミック 部品を提供する。

【解決手段】 組成物は、(BaO, TiO<sub>2</sub>, Re<sub>2</sub>O 3) 系の3元組成図(モル組成比)において、点A,点 B, 点C, 点Dで囲まれた領域内(但し、点A, 点Bを 結ぶ線上は含まない。) にある主成分100重量部に対 して、SiO2系のガラス(但し、Pb酸化物を含ま ず) を含有し、その含有量 a (重量部) が 0. 1 ≤ a ≤ 25であり、かつ、Mn酸化物を含有し、MnOに換算 したその含有量b (重量部) が0.5 < b ≤ 20 であ る。また、ガラスがB2O3-SiO2系のガラスであ り、さらに、Cu酸化物を含有し、CuOに換算したそ の含有量 c (重量部) が c ≤ 1 0 であることが好まし 11



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 式x (BaαCaβSrγ) O-y [( $T i O_2$ )<sub>1-m</sub>( $Z r O_2$ )<sub>m</sub>] - z R e <sub>2</sub>O<sub>3</sub>(但 し、式中、x+y+z=100、 $\alpha+\beta+\gamma=1$ 、 $0\leq$  $\beta + \gamma < 0$ . 8、0 $\leq$ m<0. 15であって、Reは少 なくとも1種以上の希土類元素。)で表わされ、これ ら (BaαCaβSrγ) Oと [ (TiO<sub>2</sub>) <sub>1-m</sub> (Zr O<sub>2</sub>)<sub>m</sub>]とRe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のモル組成比{(BaαCaβS  $r \gamma$ ) O, [ (T i O<sub>2</sub>) <sub>1-m</sub> (Z r O<sub>2</sub>) <sub>m</sub>], Re<sub>2</sub>O a} が、添付の図1に示す3元組成図において、点A (7, 85, 8), 点B(7, 59, 34), 点C (0,59,41),点D(0,85,15)で囲まれ た領域内(但し、点A,点Bを結ぶ線上は含まない。) にある主成分100重量部に対して、

1

第1の副成分としてガラスを含有しており、該ガラスは SiO2系のガラス(但し、Pb酸化物を含まず)であ って、その含有量 a (重量部) は0. 1≦a≦25であ ŋ,

かつ、第2の副成分としてMn酸化物を含有しており、 該Mn酸化物の含有量b (重量部) はMnOに換算して 20 0.5<b≤20であることを特徴とする、誘電体セラ ミック組成物。

【請求項2】 前記第1の副成分としてのガラスが、B 2O3-SiO2の系ガラス(但し、Pb酸化物を含ま ず) であることを特徴とする請求項1記載の誘電体セラ ミック組成物。

【請求項3】 前記主成分100重量部に対して、第3 の副成分としてCu酸化物を含有しており、該Cu酸化 物の含有量 c (重量部) は C u O に換算して c ≤ 10 で あることを特徴とする請求項1または2記載の誘電体セ 30 る。 ラミック組成物。

【請求項4】 複数の誘電体セラミック層と、該誘電体 セラミック層間に形成された内部電極と、該内部電極に 電気的に接続された外部電極とを備える積層セラミック 部品において、前記誘電体セラミック層が請求項1~3 のいずれかに記載の誘電体セラミック組成物で構成さ れ、前記内部電極がCuまたはAgを主成分として構成 されていることを特徴とする、積層セラミック部品。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、温度補償用の誘電 体セラミック組成物、及びそれを用いた積層セラミック コンデンサや積層LCフィルタ等の積層セラミック部品 に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来から、温度補償用のセラミックコン デンサは各種電子機器の中で、同調、共振用などとして 広く用いられ、小型でかつ誘電損失が小さく誘電特性の 安定したコンデンサが求められている。このための誘電 体セラミックの条件としては、小型化の要求に対して比 50  $O_2$ )  $_{1-m}$  (Z r  $O_2$ )  $_m$  ] -z R e  $_2O_3$  (但し、式中、

誘電率が大きいことと、誘電損失が小さい(すなわち、 Q値が大きい)ことなどがあげられる。

【0003】このような誘電体セラミックとして、Ba O-TiO2系の誘電体セラミック組成物が提案されて いる [H. M. O'Brayan, J. Am. Cera m. Soc., 57 (1974) 450; 特公昭58-20905号公報など]。そして、これらの誘電体セラ ミック組成物を用いた積層セラミックコンデンサが実用 化されているが、焼成温度が1300℃~1400℃と 10 高いため、内部電極として高温に耐えるパラジウム (P d) や白金 (Pt) などを使用しなくてはならない。 【0004】ところが、近年、低温焼成が可能な誘電体 セラミック組成物として、BaO-TiO2-Nd2O3 系の主成分にPbO-ZnO-B2O3-Al2O3-Si O<sub>2</sub>系のガラスを添加した誘電体セラミック組成物(特 開平5-234420号公報) や、BaO-TiO<sub>2</sub>-Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系の主成分にPbO-V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO 2系のガラスを添加した誘電体セラミック組成物 (特開 平8-239262号公報) や、BaO-TiO<sub>2</sub>-N d<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系の主成分にPbO-ZnO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 系などの軟化点が500℃以下のガラスを添加した誘電 体セラミック組成物(特開平9-71462号公報)が

## 提案されている。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 特開平5-234420号公報、特開平8-23926 2号公報、及び特開平9-71462号公報に開示され た誘電体セラミック組成物は、低温焼結化のために、いい ずれもPb酸化物成分を含んだガラスが添加されてい

【0006】ところが、このPb酸化物成分は焼成時の 揮発性が高く、ガラス作製時やセラミック焼成時に、ロ ット内あるいはロット間で含有量にばらつきを生じ、そ の結果得られるセラミックの特性が変動しやすいという 問題点を有していた。

【0007】一方、特開平9-71462号公報に記載 されているように、Pb成分を含まないガラスは軟化点 が500℃よりも高いものが多く、低温焼成には不利で あるという問題点を有していた。

【0008】そこで、本発明の目的は、比誘電率及びQ 値が高く、低温焼結が可能であって、焼成によるセラミ ックの特性変動の少ない、高い信頼性を有する温度補償 用の誘電体セラミック組成物、及びそれを用いた積層セ ラミックコンデンサや積層LCフィルタ等の積層セラミ ック部品を提供することにある。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】以上の目的を達成するた め、請求項1において、本発明の誘電体セラミック組成 物は、式x (BaαCaβSrγ) O-y [(Ti

x+y+z=100,  $\alpha+\beta+\gamma=1$ ,  $0 \le \beta+\gamma <$ 0.8、0≦m<0.15であって、Reは少なくとも</p> 1種以上の希土類元素。)で表わされ、これら (Βαα  $Ca\beta Sr\gamma) O \geq [(TiO_2)_{1-m} (ZrO_2)_{m}]$ とRe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のモル組成比 { (BaαCaβSrγ) O, [(TiO<sub>2</sub>)<sub>1-m</sub>(ZrO<sub>2</sub>)<sub>m</sub>], Re<sub>2</sub>O<sub>3</sub>}が、添 付の図1に示す3元組成図において、点A(7,85, 8),点B(7,59,34),点C(0,59,4 1), 点D(0,85,15)で囲まれた領域内(但 し、点A, 点Bを結ぶ線上は含まない。) にある主成分 100重量部に対して、第1の副成分としてガラスを含 有しており、該ガラスはSiO2系のガラス(但し、P b酸化物を含まず)であって、その含有量a (重量部) は0. 1≦a≦25であり、かつ、第2の副成分として Mn酸化物を含有しており、該Mn酸化物の含有量b (重量部) はMnOに換算して0. 5 < b ≤ 20である ことを特徴とする。

【0010】また、請求項2において、本発明の誘電体セラミック組成物は、前記第1の副成分としてのガラスが、 $B_2O_3-S$ i $O_2$ 系のガラス(但し、Pb酸化物を含まず)であることを特徴とする。

【0011】また、請求項3において、本発明の誘電体セラミック組成物は、前記第1及び第2の副成分に加えて、前記主成分100重量部に対して、第3の副成分としてCu酸化物を含有しており、該Cu酸化物の含有量 c (重量部)はCuOに換算して $c \le 10$ であることを特徴とする。

【0012】また、請求項4において、本発明の積層セラミック部品は、複数の誘電体セラミック層と、該誘電体セラミック層間に形成された内部電極と、該内部電極に電気的に接続された外部電極とを備え、前記誘電体セラミック層が請求項1~3のいずれかに記載の誘電体セラミック組成物で構成され、前記内部電極がCuまたはAgを主成分として構成されていることを特徴とする。【0013】なお、本発明でいう希土類元素Reとは、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、YbまたはLuのことをいう。

#### [0014]

【発明の実施の形態】まず、本発明の一実施形態による 積層セラミックコンデンサの基本構造を図面により説明 する。図2は積層セラミックコンデンサの一例を示す断 面図、図3は図2の積層セラミックコンデンサのうち、 内部電極を有する誘電体セラミック層部分を示す平面 図、図4は図2の積層セラミックコンデンサのうち、セ ラミック積層体部分を示す分解斜視図である。

【0015】本実施形態による積層セラミックコンデン 布して、セラミック積層体3と同時に形成してもよい。 サ1は、図2に示すように、内部電極4を介して複数枚 の誘電体セラミック層2a、2bを積層して得られた直 などのメッキを施し、第1のメッキ層6を形成し、最後 方体形状のセラミック積層体3を備える。このセラミッ 50 に、この第1のメッキ層6の上に、はんだ、錫などの第

ク積層体3の両端面上には、内部電極4の特定の電極に電気的に接続されるように、外部電極5がそれぞれ形成され、その上には、必要に応じて、第1のメッキ層6、第2のメッキ層7が形成されている。

【0016】次に、この積層セラミックコンデンサ1の 製造方法について製造工程順に説明する。

【0017】まず、誘電体セラミック層 2a及び 2bの成分となる、所定比率に秤量し混合した原料粉末を用意する。すなわち、 $BaO-TiO_2-Re_2O_3$ 系の主成分(但し、BaをCa,Sr で置換したもの、 $TiO_2$  を $ZrO_2$ で置換した場合を含む。)と、第1 の副成分として $SiO_2$ 系または $B_2O_3-SiO_2$ 系のガラス(但し、いずれもPb 酸化物を含まず)と、第2 の副成分としてMn 酸化物とを含有する誘電体セラミック組成物を生成し得る原料粉末を用意する。さらに好ましくは、第3 の副成分としてCu 酸化物を含有する誘電体セラミック組成物を生成し得る原料粉末を用意する。

【0018】次に、この原料粉末に有機パインダを加えてスラリー化し、このスラリーをシート状に成形して、20 誘電体セラミック層2a、2bのためのグリーンシートを得る。その後、図3に示すように、誘電体セラミック層2bとなるグリーンシートの一方の主面上にCuまたはAgを主成分とする内部電極4を形成する。なお、内部電極4を形成する方法は、スクリーン印刷などによる形成でも、蒸着、メッキ法による形成でもどちらでも構わない。

【0019】次に、図4に示すように、内部電極4を有する誘電体セラミック層2bのためのグリーンシートを必要枚数積層した後、内部電極を有しない誘電体セラミック層2aのための各グリーンシートの間に挟んで圧着し、グリーンシートの積層体とする。その後、この積層体を所定の温度にて焼成し、図2に示すセラミック積層体3を得る。

【0020】次に、得られたセラミック積層体3の両端 面に、内部電極4と電気的に接続するように、外部電極 5を形成する。この外部電極5の材料としては、内部電 極4と同じ材料を使用することができ、例えば、銀ーパ ラジウム合金などが使用可能である。また、これらの金 属粉末に、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>-BaO系のガラス、Li<sub>2</sub> O-SiO2-BaO系のガラスなどのガラスフリット を添加したものも使用されるが、積層セラミックコンデ ンサの用途、使用場所などを考慮に入れて適当な材料が 選択される。また、外部電極5は、材料となる金属粉末 ペーストを、焼成により得られたセラミック積層体3に 塗布して焼き付けることによって形成されるが、使用す る電極材料により、焼成前にグリーンシート積層体に塗 布して、セラミック積層体3と同時に形成してもよい。 【0021】次に、外部電極5の表面上にニッケル、銅 などのメッキを施し、第1のメッキ層6を形成し、最後

2のメッキ層7を形成し、積層セラミックコンデンサ1 を完成させる。なお、このように外部電極5の表面上 に、さらにメッキなどで導体層を形成することは、積層 セラミックコンデンサの用途や使用場所によっては省略 することもできる。

【0022】以上のように、積層セラミックコンデンサ の誘電体として用いる本発明のセラミック組成物は、C uやAgの融点よりも低温で焼成することが可能であ る。そして、得られるセラミックの比誘電率は30以上 **量温度係数(TCC)が±30ppm/℃以内と小さ** い。また、第1の副成分のガラスをB2O3-SiO2系 のガラス (但し、Pb酸化物を含まず) とすることによ り、低温焼結を促進することができる。さらに、第3の 副成分として、所定量のСи酸化物をセラミック組成物 中に含有させることにより、より低温焼結化が可能にな る。

[0023]

\_\_\_\_<u>`</u>

【実施例】次に、本発明を実施例にもとづき、さらに具 体的に説明する。

【0024】 (実施例1) 本発明の誘電体セラミック組 成物とそれを用いたセラミックコンデンサを以下のよう にして作製した。

【0025】まず、出発原料として、炭酸バリウム(B

aCO<sub>3</sub>)、炭酸カルシウム(CaCO<sub>3</sub>)、炭酸ストロ ンチウム (SrCO<sub>3</sub>)、酸化チタン (TiO<sub>2</sub>)、酸化 ジルコニウム (ZrO2)、希土類酸化物 (Re 2O3)、炭酸マンガン(MnCO3)、及び酸化銅(C иО)を用意した。

【0026】その後、これらの原料粉末を、表1,表2 に示す各組成物(但し、第1の副成分としてのガラス成 分を除く。)が得られるように秤量し、エタノールと共 にボールミルに入れて16時間湿式混合し、乾燥後、粉 と高く、Q値は1MHzで1000以上と高く、静電容 10 砕し、1040℃で仮焼して仮焼済み粉末を得た。この とき得られた仮焼粉体の平均粒径は0.9μmであっ た。なお、第2の副成分としてのMnOの含有量、並び に第3の副成分としてのCuOの含有量は、主成分であ る {x (BaαCaβSrγ) O-y [ (TiO<sub>2</sub>) 1-m  $(ZrO<sub>2</sub>)<sub>m</sub>] - zRe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>} (但し、式中、x+y)$  $+z = 1 \ 0 \ 0, \ \alpha + \beta + \gamma = 1, \ 0 \le \beta + \gamma < 0. \ 8,$ 0≤m<0.15であって、Reは少なくとも1種以上 の希土類元素。) 100重量部に対する部数を示す。 また、表1、表2において、試料番号に\*印を付したも 20 のは本発明の範囲外のものであり、その他は本発明の範 囲内のものである。

[0027]

【表 1 】

_	, .		<del>,</del>		7					<u>,</u>																3				_
第2の副成分	MnO (b)	電器	1	-	1	1	9.0	9.0	9.0	0.6	9.0	8.0	9.0	0	0	1	8	3	3	8	3	9.0	9.0	0.5	9.0	9	20	25	2	2
の副成分	1.77 (a)	<b>923</b> 1	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	20	0	10	0	0	0.1	9	25	30	2	10	10	10	10	10	10	10	g.
第10	SiOs和	# 7.74種	A	Y	A_	Y	Ē	Œ,	F	F	O	Ð	Ö	Y	V	Y	Ω	Q	Ω	Ω	Ω	ш	I	၁	၁	ນ	၁	၁	B	₹
1) m] -zRe2O3	Re権とモル比率		Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd /Sm/Er=40/40/20	Nd /Sm/Er=40/40/20	Nd /Sm/Er=40/40/20	Nd /Sm/Er=40/40/20	Nd=100	Nd=100	Nd=100	Nd/Pr=95/5	Nd/Pr=95/5	Nd/Pr=95/5	Sm/Dy/Er=50/30/20	Sm/Dv/Er=50/30/20	Sm/Dv/Er=50/30/20	Sm/Dy/Er=50/30/20	Sm/Dy/Er=50/30/20	Nd/Dy/La=90/5/5	Nd/Sm=60/40	Nd/Sm=60/40	Nd/Sm=60/40	Nd/Sm=60/40	Nd/Sm=60/40	Nd/Sm=60/40	Nd/Pr=95/5	M.4/D0k/k
(ZrO <sub>2</sub> )	13	(£l/%)	9	43	16	27	38	38	38	38	38	38	38	20	22	ន្ត	38	36	38	88	36	36	38	38	36	36	36	98	22	5
(2)		n n	0.03	0.02	0.05	0.62	0	0	0	0	0	0.05	0.15	0	0	0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0	0.01	0.0	10.0	0.01	0.01	0.01	0	3
(TiO <sub>2</sub> )	⋗	(£1%)	91	22	18	99	59	89	29	59	69	89	69	74	74	74	59	+		23	82	69	69	59	59	59	59	59	74	1
0-9		۲	0	0	0	0	0	0.2	0.3	0.4	0	0	0	0.1	0.1	-0	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.1	;
Skri	,	В	0.05	90.0	0.08	90.0	0	0.5	6'0	9.0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	;
(BaccarSr,		ø	0.95	96.0	0.95	96.0	1	9.0	0.4	0.2	1	1		0.8	0.8	9.0	8.0	0.8	9.0	8.0	8.0	1	6.0	6.0	6.0	6.0	0.9	0.0	9.0	ç
×	×	(£#%)	3	2	7	<u> </u>	හ	3	3	တ	3	3	8	9	9	9	2	2	3	25	20	20	r0	20	2	20	20	20	9	Ç
英	中中		*1	*2	*3	<b>7</b> *	5	9	7	*8	6	10	*11	*12	*18	*14	*15	16	17	18	*19	20	21	*22	23	24	22	*26	2.2	96

【0028】 【表2】

10

【0029】また、第1の副成分として、表3に示すガラス種 $A\sim G$ ,及びIのS i  $O_2$ 系または $B_2O_3-S$  i  $O_2$ 系のガラス粉末(但し、係数は重量%)を準備した。

【0030】 【表3】

10

20

30

40

						9					
第3の副成分	(c) Ong		2	2	2	2	7	2	,t	10	15
第2の副成分	MnO (b)	重量的	1	1	1	1	1	1	9.0	9.0	9.0
第1の副成分	SiO2系 1*77 (a)		9	9	9	9	9	9	9	5	9
第10	SiOz系	1*7.7種	Y	Α	А	А	Α	Y	3	E	· E
O-y [ (TiO2) 1-m (ZrO2) m] -zRe2O3	Re値とモル比率		Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd/Er/Sm=80/15/6	Nd/Er/Sm=80/15/5	Nd/Dy/La=90/5/5	Nd/Dy/La=90/5/5	Nd/Dy/La=90/5/5
_ (ZrO	2	(E#%)	20	22	22	11	38	38	36	36	36
_1 (z <sub>0</sub>		呂	74 0.02	70 0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0	0	0
<u>(F</u>	>	(£1/%)	74	5	92	85	69	89	59	63	59
0-y		٨	0	٥	0	0	0	0	0	0	0
Sr,)		Ø	0.05	0.05	90.0	90'0	0.05	0.05	0	0	0
Ba Ca Sr,		ø	0.95	0.95	96.0	96'0	0.95	0.95	1	1	1
) ×	×	(£11%)	9	5	2	4	3	0	5	5	5
試粒	命与		29	30	31	32	33	34	35	36	*87

ガラス種	組成 (係数:重量%)
A	33B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -47SiO <sub>2</sub> -17BaO-3Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
В	50SiO <sub>2</sub> -30Li <sub>2</sub> 0-17Ba0-3Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
C	25B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -35SiO <sub>2</sub> -40BaO
D	15B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -15SiO <sub>2</sub> -60BaO-5Li <sub>2</sub> O-5Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
E	17B,03-17SiO2-46BaO-10CaO-10SrO
F	35B,0,-30SiO,-35ZnO
G	18B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -19SiO <sub>2</sub> -60BaO-3Li <sub>2</sub> O
Н	15B.O85SiO,
I	60SiO <sub>2</sub> -20Li <sub>2</sub> O-15CaO-5Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

【0031】次に、このガラス粉末と先に得た仮焼済み 物末とを、表1、表2に示す割合で秤量し、ポリビニル 10 ブチラール溶液を加えて混合してスラリー化し、このスラリーをドクターブレード法でシート状に成形して、厚み50 $\mu$ mのグリーンシートを得た。なお、ガラスの含有量は、主成分である  $\{x\ (Ba\alpha Ca\beta Sr\gamma)\ O-y\ [\ (TiO_2)_{1-m}\ (ZrO_2)_{m}\ ]-zRe_2O_3\}$  (但し、式中、x+y+z=100、 $\alpha+\beta+\gamma=1$ 、 $0\le\beta+\gamma<0$ . 8、 $0\le m<0$ . 15 であって、Re は少なくとも1種以上の希土類元素。)100重量部に対する部数を示す。

12

【0033】 【表4】

試料	焼成	比誘	Q	TCC			
番号	温度	電率					
	(°C)	1MHz	1MHz	(ppm/℃)			
*1	1060	36	700	-47			
*2	1060		未規	:結			
*3	1060	54	2200	-42			
*4	1060	53	200	-48			
5	1040	42	2200	-24			
6	1050	44	2200	-26			
7	1060	46	2000	-28			
*8	1060		未焼	緒 <u></u>			
9	1030	43	2800	-25			
10	1050	44	3000	-25			
*11	1060	未烧結					
*12	1060	未烧箱					
*13	1060	未焼結					
*14	1060	未焼結					
*15	1060	未焼結					
16	1060	41	3800	-24			
17	1040	45	3500	-28			
18	1000	43	3400	-29			
*19	980	40	600	-40			
20	1060	48	3700	-19			
21	1060	47	2900	-23			
*22	1060	48	2800	-32			
23	1050	48	3400	-20			
24	980	47	3700	- 18			
25	950	45	3100	24			
*26	940	45	800	32			
27	106D	48	1800	-29			
28	1030	48	1500	-25			
1			-				

【0034】 【表5】

試料	焼成	比誘	Q	TCC
番号	温度	電率	1	
	(°C)	1MHz	1MHz	(ppm/℃)
29	1030	49	3800	-27
30	1030	47	3600	-18
31	1030	42	3300	28
32	1030	38	3100	-28
33	1030	39	3200	-26
34	1030	35	3500	29
35	1000	49	3500	-11
36	950	48	2600	14
*37	950	47	700	36

\*【0035】次に、これらセラミックコンデンサの電気 特性を測定した。静電容量及びQは、20℃で周波数1 MHz、電圧1Vrmsにて測定し、試料の直径

14

(D)、厚み(T)の寸法を測定し、静電容量から比誘 電率(εr)を算出した。また、TCC(静電容量温度 係数)は、20℃と85℃の各静電容量を測定して下記 の数式1に従って算出した。但し、式中、Cap20は 20℃における静電容量[pF] を表わし、Cap 85 は8 5℃における静電容量 [pF] を表わす。

[0036] 10

【数式1】

 $TCC = \{(Cap85 - Cap20) / [Cap20(85 - 20)]\} \times 10^6 [ppm/\%]$ 

以上の結果を表4、表5に示す。なお、表4、表5にお いて、試料番号に\*印を付したものは本発明の範囲外の ものであり、その他は本発明の範囲内のものである。

【0037】表1、表4から明らかなように、試料番号  $5 \sim 7$ , 9, 10,  $16 \sim 18$ , 20, 21,  $23 \sim 2$ 5, 27, 28に示す本発明の請求項1の範囲内の組成 のセラミックは、主成分 (x (BaαCaβSrγ) O 20  $-y [ (T i O_2)_{1-m} (Z r O_2)_{m} ] -z R e_2 O_3$ (但し、式中、x + y + z = 100、 $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 、  $0 \le \beta + \gamma < 0$ . 8、0 \le m < 0. 15 \text{ objection} Re は少なくとも1種以上の希土類元素。) に対し、第1 の副成分としてのSiO₂系のガラス(但し、Pb酸化 物を含まず)と、第2の副成分としてのMn酸化物とを 含有することにより、比誘電率が30以上と高く、Q値 も1MHzで1000以上と高く、また、静電容量温度 係数(TCC)が±30ppm/℃以内と小さい誘電体 セラミックが得られ、しかもCuの融点(1083℃) より低い1060℃以下で焼結する。

【0038】また、このような構成においては、試料番 号21と23、試料番号27と28から明らかなよう に、請求項2にいう、ガラスがB2O3-SiO2系のガ ラス(但し、Pb酸化物を含まず)であることにより、 より低温焼結が可能となる。

【0039】さらに、表2,表5の試料番号35,36 のように、請求項3にいう、主成分に対し、第1、第2 の副成分に加えて第3の副成分のCu酸化物を含有させ ることにより、さらに低温焼結させることが可能にな る。しかも、組成中に蒸発しやすいPb酸化物成分を含 まないため、焼成によるセラミックの特性変動が抑えら れる。

【0040】ここで、本発明の組成を限定した理由につ いて説明する。

【0041】表1、表4の試料番号1~4のように、主 成分  $\{x (Ba\alpha Ca\beta Sr\gamma) O-y [(TiO_2)\}$ 1-m (ZrO<sub>2</sub>) m ] - z Re<sub>2</sub>O<sub>3</sub>} (但し、式中、x+  $y + z = 1 \ 0 \ 0, \ \alpha + \beta + \gamma = 1, \ 0 \le \beta + \gamma < 0.$ 8、0≦m<0.15であって、Reは少なくとも1種 50 060℃で焼結しない。一方、試料番号19のように、

以上の希土類元素。)が、図1に示す3元組成図にお いて、点A(7,85,8)、点B(7,59,3 4)、点C(0,59,41)、点D(0,85,1 5) で囲まれた領域外の場合には、静電容量温度係数 (TCC) が±30ppm/℃の範囲を外れるか、焼結 性が低下してCuの融点である1083℃以下の106 0℃で焼結しないか、Q値が劣化して1000未満とな る。したがって、主成分は、図1の3元組成図の点、 A, B, C, Dで囲まれた領域内(但し、点A, 点Bを 結ぶ線上は含まない。)が好ましい。具体的には、B a, Ca及びSrの合計含有量xについては、7以上で は静電容量温度係数 (TCC) が±30ppm/℃の範 囲を外れる。したがって、 $0 \le x < 7$ が好ましい。ま た、TiとZrの合計含有量yについては、59未満で は焼結性が低下してCuの融点である1083℃以下の 1060℃で焼結せず、85を超えるとQ値が劣化して 30 1000未満となる。したがって、59≤y≤85が好 ましい。

【0042】試料番号5~7のように、BaOの一部を CaやSrで置換すると比誘電率を高める効果がある が、試料番号8のように、Ca酸化物とSr酸化物の置 換量の和、 $\beta + \gamma$ が0. 8以上になると、焼結性が低下 してCuの融点以下の1060℃で焼結しない。したが って、 $0 \le \beta + \gamma < 0$ . 8が好ましい。

【0043】また、TiO2の一部をZrO2で置換する と主成分組成物の還元防止をする効果があるため、還元 40 雰囲気中においてС u 導体等と同時焼成を有利に実現で きる。しかし、試料番号11のように、ZrO2の置換 量mが0.15以上になると、焼結性が低下してCuの 融点以下である1060℃で焼結しない。したがって、  $0 \le m < 0$ . 15が好ましい。

【0044】また、試料番号16~18のように、第1 の副成分であるガラス(但し、Pb酸化物を含まず)を 含有することは、焼結性を向上させる効果があるが、試 料番号15のように、ガラスの含有量 a (重量部) が 0. 1未満では、焼結性が低下してCuの融点以下の1

16

15

含有量aが25を超えると、Q値が劣化して1000未満と低くなる。したがって、 $0.1 \le a \le 25$ が好ましい。

【0045】また、試料番号23~25のように、第2の副成分であるMn酸化物を含有することは、焼結性を向上させ、さらに静電容量温度係数(TCC)を小さくしてプラス側にシフトさせる効果がある。しかしながら、試料番号22のように、Mn酸化物をMnOに換算した含有量b(重量部)が0.5以下では、静電容量温度係数(TCC)が±30ppm/ $\mathbb C$ の範囲を外れる。また、試料番号26のように、含有量bが20を超える場合はQ値が1000未満と低くなる。したがって、0.5<b $\le$ 20が好ましい。

【0046】第3の副成分としてCu酸化物を含有することは、焼結性を向上させる効果があるが、表2、表5の試料番号37のように、Cu酸化物をCuOに換算した含有量c(重量部)が10を超えると、Qが劣化して1000より小さくなる。したがって、 $c \le 10$ が好ましい。

【0047】(実施例2)本発明の一実施例による積層 20 セラミックコンデンサを以下のようにして作製した。

【0048】すなわち、まず、出発原料として、炭酸バリウム( $BaCO_3$ )、炭酸カルシウム( $CaCO_3$ )、炭酸ストロンチウム( $SrCO_3$ )、酸化チタン( $TiO_2$ )、酸化ジルコニウム( $ZrO_2$ )、希土類酸化物( $Re_2O_3$ )、炭酸マンガン( $MnCO_3$ )、及び酸化銅(CuO)を用意した。

【0049】その後、これらの原料粉末を表6の試料番号41に示す組成物(但し、第1の副成分のガラス成分を除く。)が得られるように秤量し、エタノールと共に 30ボールミルに入れて16時間湿式混合した後、1040℃で仮焼して仮焼済み粉末を得た。なお、第2の副成分としてのMnOの含有量と第3の副成分としてのCuOの含有量は、主成分である $\{x(Ba\alphaCa\betaSr\gamma)O-y[(TiO_2)_{1-m}(ZrO_2)_m]-zRe_{2O_3}$ (但し、式中、x+y+z=100、 $\alpha+\beta+\gamma=1$ 、 $0\le\beta+\gamma<0$ . 8、 $0\le m<0$ . 15であって、Reは少なくとも1種以上の希土類元素。)100重量部に対する部数である。また、表6において、試料番号に\*印を付したものは本発明の範囲外のものであ 40 る。

【0050】 【表6】

			10	
SiO.			0	8.5
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			0	1.5
第2の副成分 第3の副成分 BeOs	CaO (c)	I 部	1	1
第2の副成分	(p)	11 一	7	2
第1の副成分	SiO:系 1*73 (a) MnO		10	0
第10	SiO:料	16.53種	Н	-
) _ ] -zRezOs	Re植とモル比率		Er/Nd/Pr=70/25/5	Er/Nd/Pr=70/25/5
(ZrO <sub>2</sub> ) "]	Z	(£1)%)	22	25
[ (TiOs) , (Zr		Ħ	0.01	0.01
	>	(£1/%)	202	70
0-10		^	0.08	0.02
(,Sr.)		Ø	0.05	0.05
Ba. Ca		8	6.0	0.9
×	×	(£)%	9	2
英提	岭	I	41	* 42

【0051】また、第1の副成分として、表3に示すガラス種H、即ち、 $15B_2O_3-85SiO_2$ (但し、係数は重量%)のガラス粉末を準備した。

【0052】次に、先に得られた仮焼済み粉末100重 50 量部に対して、このガラス粉末10重量部とポリビニル

ブチラール溶液とを加えて混合してスラリー化し、この スラリーをドクターブレード法でシート状に成形してグ リーンシートを得た。

【0053】続いて、このグリーンシート上に、Cuを 主成分とする導電ペーストを印刷し、内部電極を構成す るための導電ペースト層を形成した。その後、この導電 ペースト層が形成されたグリーンシートを、導電ペース ト層が引き出されている側が互い違いになるように複数 枚積層し、さらに、この積層体の導電ペースト層が露出 している両端面に、Сиを主成分とした導電ペーストを 10 塗布して積層体を得た。

【0054】そじて、この積層体を、N2雰囲気中にて 350℃で熱処理してバインダーを除去した後、H<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>Oガスからなる還元雰囲気中において、100 0℃で2時間保持して焼成して、積層セラミックコンデ ンサを得た。

【0055】このようにして得た積層セラミックコンデ ンサの外形寸法は、幅1.6mm、長さ3.2mm、厚 さ1. 2mmであり、内部電極間に介在する誘電体セラ ミック層の厚みは6μmで、有効誘電体セラミック層の 20 総数は150層であった。

【0056】また、比較例として、表6の試料番号42 に示す組成物を誘電体とした積層セラミックコンデンサ を作製した。

【0057】即ち、まず、出発原料として、炭酸バリウ ム(BaCO<sub>3</sub>)、炭酸カルシウム(CaCO<sub>3</sub>)、炭酸 ストロンチウム (SrCO<sub>3</sub>)、酸化チタン (Ti 〇2)、酸化ジルコニウム(ZrO2)、希土類酸化物 (Re<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、炭酸マンガン (MnCO<sub>3</sub>)、酸化銅 (CuO)、酸化ホウ素 (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、酸化珪素 (Si O<sub>2</sub>)を用意した。

\*【0058】その後、これらの原料粉末を表6の試料番 号42に示す組成物(但し、B2O3及びSiO2を除 く)が得られるように秤量し、エタノールと共にボール ミルに入れて16時間湿式混合した後、1040℃で仮 焼して仮焼済み粉末を得た。なお、第2の副成分として のMnOと第3の副成分としてのCuOの含有量は、主 成分である {x (BaαCaβSrγ) O-y [(Ti O<sub>2</sub>)<sub>1-m</sub> (ZrO<sub>2</sub>)<sub>m</sub>]-zRe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>} (但し、式中、 x+y+z=1 0 0,  $\alpha+\beta+\gamma=1$ ,  $0 \le \beta+\gamma <$ 0.8、0≤m<0.15であって、Reは少なくとも</p> 1種以上の希土類元素。) 100重量部に対する部数 である。

18

【0059】次に、これら仮焼済み粉末100重量部に 対して、酸化ホウ素 (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 1. 5 重量部と酸化珪素 (SiO<sub>2</sub>) 8.5重量部と、ポリビニルブチラール溶 液とを加えて混合してスラリー化し、このスラリーをド クタープレード法でシート状に成形してグリーンシート を得た。その後、上記試料番号41と同様にして積層セ ラミックコンデンサを作製した。

【0060】次に、このようにして得られた表6の試料 番号41、42の積層セラミックコンデンサについて、 耐湿負荷試験を行った。すなわち、コンデンサに、圧力 2気圧、相対湿度100%、温度121℃の雰囲気中 で、直流電圧16Vを250時間連続印加した。そし て、その間にコンデンサの絶縁抵抗が1×10°Ω以下 になった場合に、故障(不良)と判定した。この結果を 表7に示す。なお、表7において、試料番号に\*印を付 したものは本発明の範囲外のものである。

[0061]

30 【表7】

試料番号	焼成温度 (℃)	耐湿負荷試験 不良数/試験数(個)
41	1000	0/72
* 42	1000	3/72

【0062】表6,表7の試料番号41から明らかなよ うに、B成分及びSi成分をガラスとして含有させた本 発明の積層セラミックコンデンサは、耐湿負荷試験によ して、試料番号42のように、B成分及びSi成分を酸 化ホウ素 (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 及び酸化珪素 (S i O<sub>2</sub>) として含 有させた、誘電体組成中にガラスを含有しない本発明の 範囲外のコンデンサは、耐湿負荷試験により不良が発生 し、耐湿特性に劣る。このことは、B2O3-SiO2系 のガラスの存在が耐湿性の向上に効果があることを示し ている。

【0063】以上、上記各実施例では、炭酸バリウム (BaCO<sub>3</sub>)、炭酸カルシウム(CaCO<sub>3</sub>)、炭酸ス トロンチウム(SrCO<sub>3</sub>)、酸化チタン(TiO<sub>2</sub>)、

酸化ジルコニウム(ZrO2)、希土類酸化物(Re2O 3)、炭酸マンガン (MnCO<sub>3</sub>) 及び酸化銅 (CuO) を一度に混合し仮焼した。しかしながら、予め、炭酸バ る不良の発生がなく、耐湿特性に優れている。これに対 40 リウム(BaCO<sub>3</sub>)、炭酸カルシウム(CaCO<sub>3</sub>)、 炭酸ストロンチウム (SrCO<sub>3</sub>)、酸化チタン (Ti 〇2)、酸化ジルコニウム(ZrO2)及び希土類酸化物 (Re<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を混合し仮焼したものを作製した後に、炭 酸マンガン(MnCO3)及び酸化銅(CuO)を添加 しても同様の効果が得られる。

> 【0064】また、出発原料として、炭酸バリウム(B aCO<sub>3</sub>)、炭酸カルシウム(CaCO<sub>3</sub>)、炭酸ストロ ンチウム (SrCO<sub>3</sub>)、酸化チタン (TiO<sub>2</sub>)、酸化 ジルコニウム (ZrO2)、希土類酸化物 (Re

50 <sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、炭酸マンガン (MnCO<sub>3</sub>) 及び酸化銅 (Cu

O) を使用したが、本発明はこれらの化合物形態に限定されるものではない。例えば、 $BaTiO_3$ 、 $Ba_2Ti_9O_{20}$ 、 $Ba_4Ti_{13}O_{30}$ 、 $BaZrO_3$ 、 $CaTiO_3$ 、 $CaTiO_3$ 、 $CaTiO_3$ 、 $CaZrO_3$ 、 $Re_2Ti_2O_7$ (但し、Reは希土類元素を示す。)などの化合物、または、炭酸塩、核酸塩、水酸化物、アルコキシ

ドなどを使用しても同程度の特性を得ることができる。

19

【 $0\,0\,6\,5$ 】また、仮焼温度についても $1\,0\,4\,0\,$ ℃で実施したが、 $9\,0\,0\,\sim\,1\,0\,4\,9\,$ ℃であれば、同様の特性を得ることができる。また、得られた仮焼物の平均粒径に  $10\,0$ いても0.  $9\,\mu$ mであったが、0.  $8\,1\,\sim\,5$ .  $0\,\mu$ mであれば、同様の特性を得ることができる。

【0066】さらに、また、ガラスとしては、SiO<sub>2</sub>系またはB2O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>系として構成された、Pb酸化物を含まないガラスであればよく、特に限定されるものではない。

【0067】そして、本発明に係る誘電体磁器組成物からなるコンデンサで構成される積層LCフィルタ等においても、上記実施例と同様に優れた効果が得られる。

#### [0068]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に係る誘電体磁器組成物によれば、1060 C以下で焼結し、比誘電率が30以上、1 MHz のQ値が1000以上あり、また、静電容量温度係数(TCC)が $\pm30$  ppm/ $\pm$ 0以内と小さい等の諸特性が得られる。そして、

(TiO2)1-a(ZrO2)m (£1%)

P b酸化物成分の揮発がないため、特性のばらつきが小さい誘電体磁器組成物を得ることができる。

【0069】したがって、この誘電体磁器組成物を誘電体セラミック層として、積層セラミックコンデンサや積層LCフィルタ等を構成すれば、優れた耐湿特性を示すとともに、電極材料として安価なCuやAgを用いることができるので、積層セラミック部品のコストダウンを図ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

0 【図1】本発明の組成物中の主成分の好ましい範囲を示す $\{(Ba\alpha Ca\beta Sr\gamma)O, [(TiO_2)_{1-m}(ZrO_2)_{m}], Re_2O_3\}3元組成図である。$ 

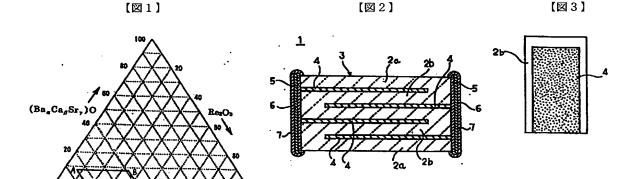
【図2】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサを示す断面図である。

【図3】図2の積層セラミックコンデンサのうち、内部 電極を有する誘電体セラミック層を示す平面図である。

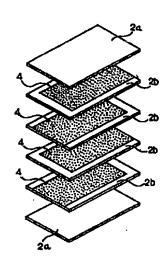
【図4】図2の積層セラミックコンデンサのうち、セラミック積層体部分を示す分解斜視図である。

#### 【符号の説明】

- 20 1 積層セラミックコンデンサ
  - 2a, 2b 誘電体セラミック層
  - 3 セラミック積層体
  - 4 内部電極
  - 5 外部電極
  - 6, 7 メッキ層



# 【図4】



フロントページの続き	フ	コン	フ	ュン	トペー	ジの続き	à
------------	---	----	---	----	-----	------	---

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H 0 1 B	3/12	3 1 1	H 0 1 B	3/12	3 1 1
		3 2 6			3 2 6
H 0 1 G	4/12	3 5 8	H 0 1 G	4/12	3 5 8
	4/30	3 0 1		4/30	3 0 1 E

Fターム(参考) 4G031 AA04 AA05 AA06 AA07 AA11

AA12 AA19 AA25 AA28 AA30

AA39 BA09 CA03

5E001 AB03 AC04 AC09 AE00 AE01

AE02 AE03 AE04 AF00 AF06

AH01 AH05 AH09 AJ01 AJ02

5E082 AA01 AB03 BC15 BC19 EE04

EE23 EE26 EE35 FG06 FG22

FG26 FG27 FG54 GG10 GG11

GG26 GG28 JJ03 JJ05 JJ12

JJ21 JJ23 LL02 MM22 MM24

PP03

5G303 AA01 AB06 AB08 AB11 AB15

BA12 CA03 CB02 CB03 CB06

CB11 CB15 CB18 CB22 CB26

CB30 CB32 CB35 CB39 CB41

CB43